



MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF THE MECHANICAL CHARACTERISTICS OF Ti/Al BILAYER USING NANOINDENTATION

D. M. Devia⁽¹⁾, Harold Duque⁽¹⁾, Fernando Mesa^{(1)*}

⁽¹⁾Departamento de Matemáticas, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia.

*Correo Electrónico: femesa@utp.edu.co

RESUMEN

Se empleó la simulación por dinámica molecular de nanoindentación usando el potencial de esfera dura en películas delgadas de Ti, Al y bicapa de Ti/Al con interacción monocristal BCC y FCC [1]. Se consideraron condiciones de frontera fijas y el potencial radial repulsivo fue usado para modelar la indentación entre la punta y la superficie de la muestra. Las propiedades mecánicas del material a 300 K fueron obtenidas para las películas delgadas de Ti, Al y bicapa de Ti/Al [2]. Los parámetros elásticos y de dureza fueron obtenidos de las curvas de carga y descarga generadas de la simulación. Los resultados muestran una mejor respuesta mecánica en la bicapa comparado con las monocapas de los recubrimientos.

ABSTRACT

Molecular dynamics (MD) simulations of nanoindentation using the hard sphere potential were carried out for Ti, Al and Ti/Al bilayer thin films with interaction of BCC and FCC single-crystal [1]. Fixed boundary conditions were used and the repulsive radial potential was employed for modeling the interaction between the tip and sample surface. Mechanical properties of the material at 300 K were obtained for Ti and Al thin films and Ti/Al bilayers [2]. Hardness and elastic parameters were determined from the load-unload curves obtained by means of the simulations. These results show a better mechanical response in the case of bilayers compared to the monolayers.

REFERENCIAS

1. S. Amaya-Roncancio, E. Restrepo-Parra, D. M. Devia-Narvaez, D. F. Arias-Mateus, M. M. Gómez-Hermida, “Molecular dynamics simulation of nanoindentation in Cr, Al layers and Al/Cr bilayers, using a hard spherical nanoindenter”, DYNA, Vol. 81 (2014), pp. 102-107.
2. D. M. Devia, E. Restrepo-Parra , J.M.Velez-Restrepo, “Structural and Morphological Properties of Titanium Aluminum Nitride Coatings Produced by Triode Magnetron Sputtering”, ing. cienc., Vol. 10, (2014), pp. 51–64.

TÓPICO DEL CONGRESO O SIMPOSIO: T18

PRESENTACIÓN (ORAL O PÓSTER): P (Póster)